の日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭63-6003

®Int.CI.⁴	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和63年(198	8)1月12日
C 08 F 8/42 C 08 G 77/46	MHU NUL	7167-4J 6561-4J 2102-4J				
81/00 C 08 L 23/26 83/10	NUV LDA LRV	6609-4J 6609-4J	審査請求	未請求	発明の数 1	(全11頁)

硬化性組成物 の発明の名称

> 頭 昭61-150088 创特

図出 願 昭61(1986)6月26日

兵庫県神戸市垂水区東垂水町字流田712-1 市営東垂水 孝 尚 岩原 700条 明 者

住宅5-304号

兵庫県神戸市垂水区塩屋町6-31-17 浩 二 69発 明 者 野田

諫 山 克彦 兵庫県神戸市北区筑紫が丘4-8-7 砂発 明 者

鐘淵化学工業株式会社 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

①出願人 弁理士 朝日奈 宗太 外1名

の代 理 人

呵 ≨Ш

1 発明の名称

硬化性組成物

2 特許請求の範囲

分子末端に少なくとも1個の一般式(1):

(式中、 R1 は水素原子、炭素原子1~8の アルキル技、炭素数6~20のアリール基また は炭素数 7 ~20のアラルキル基、 B2 は炭素 数 1 ~ 10の 2 師の炭化水常基、 R³ および **84 は炭素数 1 ~ 20のアルキル茲、炭素数 6** ル基または(R *)3 SIO-(R * は炭素数1~20 の1価の炭化水素基であり、同じであっても よく、異なっていてもよい)で示されるトリ オルガノシロキシ基、Хは水酸基または加水 分解性基であり、2個以上結合しているとき にはそれらは同じであってもよく、異なって いてもよい、a は 0、 1、 2または 3、b は 0、 1または 2、 8 は 0または 1~18の 整数) で扱わされる反応性ケイ素基を有するイソブ チレン系量合体を主成分とする硬化性組成物。

- 2 一般式(1)中のXが水業原子、水酸基、アル コキシ基、アシルオキシ基、ケトキシメート 益、アミノ益、アミド益、アミノオキシ茲ま たはアルケニルオキシ基であり、1、か2個以 上結合しているときにはそれらは同じであっ てもよく、異なっていてもよい特許請求の範 囲第1項記載の硬化性組成物。
 - 3 一般式(1)中のよがアルコキシ茲である特許 請求の範囲第1項記載の硬化性組成物。
 - 4 一般式(1)中の RI がメチル基である特許請 求の範囲第1項記載の硬化性組成物。
 - 5 前記反応性ケイ素基が、ラジカル発生剤お よび(または)ラジカル発生顔の存在下で、 一般式(2):

 $(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, \dots, x_n)$

で表わされる不飽和結合を少なくとも1個分子末端に有するイソブチレン系質合体と一般式(3):

$$H-S-R^{2} = \begin{cases} R^{3} & R^{4} \\ S_{1} - O \\ X_{2} - D \end{cases} = \begin{cases} R^{4} & S_{1} - X_{3} - R \\ S_{1} - X_{3} - R \end{cases}$$
 (3)

で表わされる反応性ケイ素基を有するメルカ ブタン系化合物とのラジカル付加反応によっ て形成された基である特許請求の範囲第 1 項 記載の硬化性組成物。

3 発明の詳細な説明

[連集上の利用分野]

本 類 明 は 、 分 子 末 端 に 少 な く と も 1 個 の 反 応性 ケ イ 栄 基 を 有 す る イ ソ ブ チ レ ン 系 重 合 体 を 主 成 分 と す る 硬 化 性 組 成 物 に 関 す る。

[従来の技術]

反応性ケイ雑誌を有するゴム系重合体として

改善できるばかりでなく、電気絶縁性、ガスパリヤー性などの特性をも改善しうることが見出されたことに基づきなされたものであり、分子末端に少なくとも1個の一般式(1):

は、分子末端に反応性ケイ素基を有するプロピレンオキシド系重合体が知られており、該重合体を主成分とする組成物は、常温でも浸分などにより硬化し、ゴム弾性体になるという興味ある特性を有している。しかし該硬化性組成物は、耐候性、耐水性、耐熱性などの特性が充分でなく、用途が限定されるばあいがある。

[発明が解決しようとする問題点]

本発明は、前記のことき分子末端に反応性ケイ素基を有するプロピレンオキシド系重合体を主成分とする硬化性組成物の耐候性、耐水性、耐熱性を改善するためになされたものである。

[問題点を解決するための手段]

本発明は、プロピレンオキシド系重合体のかわりに極性元素を含まないイソプチを有する体を用いて分子末端に反応性ケイ素基を有する性合体を表、硬化性組成物を製造すると、前記のごとき分子末端に反応性ケイ素基を有するでした。サインオキシド系重合体を主成分とする硬化化性組成物の耐候性、耐水性、耐熱性の不足を

は 1~18の整数)で表わされる反応性ケイ素基 を有するイソプチレン系重合体を主成分とする 硬化性組成物に関する。

[実施例]

本発明に使用される分子末端に少なくとも1個の反応性ケイ業基を有するイソプチレン系型合体の骨格をなす型合体は、イソプチレンモノマーを主成分とするカチオン型合法により製造

 メチルピニルエーテル、エチルピニルエーテル、 イソプチルピニルエーテル、スチレン、ロ- メ チルスチレン、ジメチルスチレン、モノクロロ スチレン、ジクロロスチレン、β- ピネン、イ ンデン、ピニルトリクロロシラン、ピニルメチ ルジクロロシラン、ピニルジメチルクロロシラ ン、ビニルジメチルメトキシシラン、ビニルト リメチルシラン、ジピニルジクロロシラン、ジ ピニルジメトキシシラン、ジピニルジメチルシ ラン、1,3-ジピニル-1,1,3,3,-テトラメチルジ シロキサン、トリビニルメチルシラン、テトラ ピニルシラン、アリルトリクロロシラン、アリ ルメチルジクロロシラン、アリルジメチルクロ ロシラン、アリルジメチルメトキシシラン、ア リルトリメチルシラン、ジアリルジクロロシラ ン、ジアリルジメトキシシラン、ジアリルジメ チルシラン、ャーメタクリロイルボキシブロビ ルトリメトキシシラン、ァ- メタクリロイルオ キシプロピルメチルジメトキシシランなどがあ げられる。

(上記式中、Y はハロゲン照子、 R⁵ ~ R⁸ は パポテ、低級アルキル基またはフェニル基数 1~20の1 価の炭化水素基、 R¹ 、 R¹ は 以米素 原子、炭素数 1~20の炭化水素 基またはハロゲン原子を表わすが、 R¹ 、 R¹ を表わすが、 R¹ 、 R¹ と R

前記カオチン町合においては、H2 SO1、CC aC CO2Hなどの酸、SnCC a、TiCC a などのフリーデルクラフツ触媒などを開始剤として用いてもよいが、分子来端に官能基を有する町合体を製造しうるという点から、米国特許 4276394号明細番記載の下記イニファー法により製造するのが好ましい。

イニファー法とは、

のような安定な炭素陽イオンを生成しうる有機 ハロゲン化合物と、 BCI: 、SaCI: 、 TICI: 、 SbCI: 、 FeCI: 、 AICI: などのフリーデルクラ フツ酸触媒との組合わせを取合共開始剤として 用いるカチオン低合法のことである。

イニファー法では+10~ー 130℃の温度において、エタン、プロバン、プクン、ペ 塩 タ ソ メ が の 節 和 段 化 水 業 系 溶 媒 タ と タ と か と か は た か た か な か な な な か か で 、 生 化 か な な な か か な な な か か で な た か か ま な は に な か で か で ま か か で ま か で ま か で ま か で ま か で ま か で ま か で ま か で ま る こ と が で き る 。

イニファー法の一例をあげると、

CH: CH: CH: とを組合わせて頂合共CH: CH: CH:

開始剤とし、塩化メチレン中、 - 10℃でイソブ チレンモノマーを重合することにより、分子両

ノール館合物を対しては、かかかれたはかから、 が分別にはかから、 ないののでは、 ないののは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないののは、 ないののは、 ないののは、 ないのは、 ないののは、 ないのは、 ないのは、

前記加水分解性ケイ素基を形成するケイ素原を形成するケイ素原子は1個でもよく、2個以上であってもよいが、シロキサン結合などにより連結されたケイ素原子のばあいには、20個のものまでであるのが好ましい。

本発明に使用されるイソブチレン系近合体の

CII: | ができる。さらに、この両末端に -c-cl 茲を有 | CK:

する飯合体をt-BuOKなどのような強塩基と処理 することにより、選択的に脱 IICI 反応を行なわ

せしめることができ、分子両末端に-C-CHa 基を有するイソプチレン系重合体に変換することができる。この重合体は、後述するように、反応性ケイ素基を有するメルカプタン系化合物とのラジカル付加反応に好適に使用されうる。

本発明に使用される分子末端に少なくとも 1個の反応性ケイ素基を有するインプチレン系質合体中の反応性ケイ素基としては、たとえば加水分解性ケイ素基あるいはシラノール基があげられる。

本明細盤にいう加水分解性ケイ衆基とはシラ

分子中に反応性ケイ索茲を導入する方法にはとくに制限はないが、一股式(2):

(式中、 R1 は水素原子、炭素数1~8のアルキル基、炭素数6~20のアリール基または炭素数7~20のアラルキル基)で扱わされる不飽和結合を少なくとも1個分子中に有するイソプチレン系並合体と一般式(3):

$$H-S-R^{2} = \begin{bmatrix} R_{1}^{3} \\ S_{1} \\ S_{1} \\ X_{2}-b \end{bmatrix}_{m}^{R_{1}^{4}} = X_{3-2}$$
 (3)

(式中、 R² は炭素数 1 ~ 10の 2 値の炭化水素 基、 R³ および R⁴ はいずれも炭素数 1 ~ 20の アルキル基、炭素数 6 ~ 20の アリール基、炭素 数 7 ~ 20のアラルキル基または

(R'); S10-(R'は炭素数 1 ~ 20の 1 価の炭化水 素基であり、同じであってもよく、異なってい てもよい)で示されるトリオルガノシロキシ基 であり、同じであってもよく、異なっていても 一般式(2)で表わされる不飽和結合を少なくとも1個分子中に有するイソプチレン系重合体のうちでは、先に説明したイニファー法によりえられたイソプチレン系重合体が、分子末端にCHs

- C-CH₂ 甚を有するので好ましい。分子末端に CH₃

CH.

-C-CH2 基を存するイソプチレン系重合体は、そ

の分子末端に-C-CHz 基がなるべく多く導入されたものが、反応性ケイ素基を有するメルカプタ

メルカプタン系化合物の具体例としては、たとえばIIS(CH2)3 SI(OCN3) 2 、IIS(CH2)3 SI(OCN3) 2 、CN2

IIS (CH₂)₃ SI (OCII₂C H₃)₂ I CII₂

HS(CH2); SI(OCH3) 2(OSI(CH3) 1) -

HS(CH₂)₃ SI(OSI(CH₃)₃)₂ OCH₃

HS(CH2)2 SI(OCH2) (OSI(CH2)2)2 -

HSCH₂ SI (OCH₃) ; HSCH₂ SI (OCH₃) ;

HS(CH₂)₂S1(OCH₃)₃, HS(CH₂)₂S1(OCH₃)₂
CH₂

HSCH₂ S1 (OCH₂C H₃)₃ . HSCH₂ S1 (OCH₂C H₃)₂

IIS (CH₂)₂ Si (OCII₂C H₃)₃ . IIS (CH₂)₂ Si (OCII₂C H₃)₂ .

ン系化合物とのラジカル付加反応時に反応性ケイ素基が分子来端により多く導入され、硬化に 関与しない末端が少なくなるので好ましく、末

C H₃

端の70%以上に-C-CH2基が導入されたものがと

C H₃

一般式(3)で示される反応性ケイ素基を有する。

$$11S(CH2)3 = \begin{cases} CH3 \\ SI - 0 \\ CH3 \end{cases} = SI(OCH3)3$$

$$11S(CH2)2 = \begin{cases} CH3 \\ S1-0 \\ CH2 \end{cases} = S1(OCH3)3$$

$$CH3 > 0 - 18 CH3$$

などがあげられるが、これらに限定されものではない。 該メルカプタン系化合物の反応性ケイ 紫基はイソプチレン系質合体中に導入後、使用 目的に応じて適宜変換してもよい。

ラジカル開始材としては、たとえばアソビス イソブチロニトリル、フェニルアソトリフェニ ルメタンなどのアソ化合物、tert- ブチルバー オキサイド、ベンソイルパーオキサイドなどの 育機過酸化物などが例示される。

ラジカル発生顔としては、たとえば太陽光線、 集外線、 X 線、 B 線、 r 線などが例示され、こ れらを使用するはあいには、 必要に応じてベン ソフェノン、アセトフェノンなどのような光燈

感作用を有する化合物を併用してもよい。

反応温度としては、ラジカル開始剤を使用するばあいには 20~ 200℃の範囲、光などのラジカル発生源を使用するばあいには - 20~ 200℃の範囲で行なうのがよい。 なおラジカル開始剤とラジカル発生源を併用してもよい。

また反応温度の調節、反応系の粘度の調節な ど必要に応じてn-ペンタン、n-ヘキサン、n-ヘ プタン、ペンゼン、トルエン、キシレンなどの 溶剤を用いてもよい。

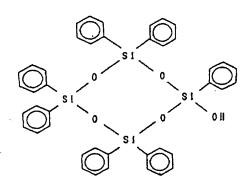
本発明に使用する分子末端に少なくとも1個、
好ましくは 1.2~4個の反応性ケイ素基を有するイソブチレン系重合体の分子量は 500~
\$0.000程度であるのが好ましくに分子型 1.000~15.000程度の被状物が取扱いやすいという点から好ましい。分子末端に含と、硬化して不完分になり、良好なず、強性挙動を発現しにする。反応性ケイ素基は分子末端に反応性ケイ素基

(CH₂ CH₂)₃ SiON, (CH₃ CN₂)₃ SiON, (CH₃ CN₂C H₂)₃ SiON,

が存在するばあいには、形成される硬化物に含まれるイソプチレン系重合体成分の有効網目鎖量が多くなるため、高強度で高伸びのゴム状硬化物がえられやすくなる。

本発明においては、硬化物の強度、伸びなどの物性を幅広くコントロールするために、各種シラン化合物を物性調整剤として使用してもよい。

このような化合物の具体例としては、たとえ



(CH₃)₂ S1 (OCH₃)₂ (CH₃ CH₂)₂ S1 (OCH₃)₂ (CH₃)₂ S1 (OCH₂CH₃)₂ (CH₃ CH₂)₂ S1 (OCH₂CH₃)₂

$$H = 0 - \frac{1}{51} \left(\begin{array}{c} C H_3 \\ 1 \\ 0 - \frac{5}{5}1 \\ C H_3 \end{array} \right) = 0 - \frac{5}{5}1 - 0 H$$

$$(x + y - 0 \sim 18)$$

(CH3 CH2)2 SI (OCH2C H2 OCH3)2 .

(CH₃) (CH₃CH₂)S1 (OCH₃)₂ -

$$\Pi O \leftarrow \begin{pmatrix} C H_3 \\ S & 1 - O \\ C H_3 \end{pmatrix} \qquad \Pi \qquad \qquad H O \leftarrow \begin{pmatrix} C H_3 \\ S & 1 - O \\ C & 2 \sim 2 O \end{pmatrix} \qquad H$$

$$(x + y - 0 \sim 18)$$

などの加水分解性基や、シラノール基を1個以上含有するシリコン化合物があげられるが、これらに限定されるものではない。なお式中の R は水素原子または炭素数1~20の炭化水素基である。

これらのシリコン化合物の添加方法には、大きく分けて3つ方法がある。

一つは、 抜化合物を前記イソプチレン系 重合体に単に添加する方法である。 抜化合物の性状

ルチタネートなどのチタン酸エステル類:ジブ チルスズジラウレート、ジプチルスズマレエー ト、ジプチルスズジアセテート、オクチル酸ス ズ、ナフテン酸スズなどのスズカルボン酸塩類; オクチル酸鉛;プチルアミン、オクチルアミン、 ジプチルアミン、モノエタノールアミン、ジエ タノールアミン、トリエタノールアミン、ジエ チレントリアミン、トリエチレンテトラミン、 オレイルアミン、シクロヘキシルアミン、ペン ジルアミン、ジエチルアミノプロピルアミン、 キシリレンジアミン、トリエチレンジアミン、 グアニジン、ジフェニルグアニジン、2,4,6-ト リス (ジメチルアミノメチル) フェノール、モ ルホリン、 N-メチルモルホリン、 1・3-ジアザビ シクロ(5.4.8) ウンデセン-1(DBU) などとのア ミン系化合物あるいはそれらのカルポン酸など の塩:過剰のポリアミンと多塩基酸とからえら れる低分子量ポリアミド樹脂;過剰のポリアミ ンとエポキシ化合物との反応生成物;アミノ基 を有するシランカップリング剤、たとえばァー

などに応じて、要すれば加熱投神などして均一に分散、溶解させればよい。このばあい、完全に均一透明な状態にする必要はなく、不透明な状態であっても、分散していれば充分目的は達せられる。また必要に応じて、分散性改良剤、たとえば界面活性剤などを併用してもよい。

二番目の方法は、最終的に製品を使用する原に該化合物を所定量添加混合する方法である。 たとえば2成分型のシーリング材として使用するようなばあい、基剤と硬化剤の他に第3成分として使用して強化合物を混合して使用しうる。

三番目の方法は、 該化合物を もらら が で が が と 反応 させて ステレン系 重合体 と 反応 させて ステルス で 改 要 に 応 は 生 性 触 媒 を 併 用 し て も よ い 。 水 分 に より シラノール 基を含有する 化 合 物 を 生 成 な 氏 の ば あ い に は 、 必 要 量の 水 も 添 加 し 、 ぬ 圧 下 、 加 熱 脱 揮 す る こ とに よ り 目 的 が 遠 せ ら れ る。

この際使用しうる触媒の具体例としては、 たとえばテトラブチルチタネート、テトラブロビ

アミノプロピルトリメトキシシラン、N-(A - アミノエチル) アミノプロピルメチルジメトキシシランなどのシラノール縮合粒媒があげられる。これらの触媒は単独で使用してもよいし、2 種以上併用してもよい。

本発明に用いうるフィラーとしては、たとえば木粉、パルプ、木綿チップ、アスペスト、ガラス繊維、炭素繊維、マイカ、クルミ殷粉、もみ殻粉、グラファイト、ケイソウ土、白土、ヒュームシリカ、沈降性シリカ、無水ケイ酸、カ

ーポンプラック、炭酸カルシウム、クレー、タルク、酸化チタン、炭酸マグネシウム、石英、アルミニウム後粉末、フリント粉末、亜鉛末などがあげられる。これらのフィラーは単独で用いてもよく、2種以上併用してもよい。

本発明の硬化性組成物はさらに接着性を向上させる目的で種々の接着付与別を併用してルを掛けられてはエポキシ樹脂、フェノールを物にはエポキシ樹脂なシラン化合物、エポキシックが刺れているのような各種シランがガイソシアネなのような表別には2種以上のはなりになるを向上させるを発動の被替体に対する接着性を向上させることを発見の使きを表別には2種はなるには2種はなりにはなるに対する接着性を向上させることを発見の使きを表別には2種はなりにはなりにはなります。

類:トリクレジルホスフェート、トリブチルホスフェートなどのリン酸エステル類など、2種以られる。これらは単独で用いてもよく、2種以上併用してもよい。これらの可塑剤はイソブチレン系位合体に反応性ケイ素基を導入する際に、反応温度の調節などの目的で溶剤のかわりに用いてもよい。

ができる。

本発明の硬化性組成物は、接着剤や粘着剤、 塗料、密封材組成物、防水材、吹付材、型取り 用材料、注型ゴム材料などとして好適に使用され
うる。

つぎに本発明の硬化性組成物を実施例にもとづき説明する。

製造例 1

*: . . * *

1.4

スペクトル分析法により定乗したところ、もと の約15%になっていた。

つぎに反応系中の溶剤、未反応のシラン化合物を除去するために減圧脱煙を90℃で2時間行なった。フラスコ内に残留した成分は分子末端に-S(CH2), SI(OCII,) 2 基を有するイソプチレン

亚合体であり、NMR 法によると分子末端の約75 %に-S(CH2)』S!(OCⅡ3) z 基が導入されていた。 ┃ CⅡ3

製造例 2

製造例 1 で用いたものと同じ、分子末端にイソプロペニル基を有する分子量約 5000のイソブチレン重合体 20gを 200㎡の 4 つロフラスコに秤取し、 90℃で 2 時間減圧脱抑した。 つぎにチッ素 雰囲気下で乾燥へ ブタン 20㎡、 ァーメルカフトプロピルメチルジメトキシシラン 1.44 g、ペンソフェノン 10gを加えた。 度混合物に U V ランプ (三菱電機研製、 M1S53 、 15 W × 2 本)を外部より照射しながら室温で40時間反応させ

反応溶液中の残存水素化ケイ素基の量を IRスペクトル分析法により定量したところ、ほとんど残存していなかった。また NMR法により導入された反応性ケイ素基の定盤をしたところ、分

子来端の約85%に (CH30)2 SICH2CH2 CH2O - 基が 導入されていた。

实施例1

製造例1でえられた分子末端に

CII 2

 た。反応溶液中のイソブチレン蛋合体の残存イ ソプロペニル基の量をIRスペクトル分析法によ り定量したところ、もとの約20%になっていた。 ーギに反応及中の液剤、未反応のシラン化合

つぎに反応系中の溶剤、未反応のシラン化合物を減圧脱師して除去することにより、分子末端に-S(CH2): Si(OCII3)。基を育するイソブチレー

ン重合体がえられた。NMR 法によると分子末端の約70%に-S(CH2)1 SI(OCH2)2 基が導入されてして

いた。

製造例 3

アリルエーテル基を全末端の 97% に導入した 平均分子量 8000のポリプロピレンオキシド 800 gを複拌機付耐圧反応容器に入れ、メチルジメ トキシシラン 19gを加えた。ついで塩化白金酸 触媒溶液(H2 PtCl。・61120の 8.8gをイソプロ ピルアルコール 18叫およびテトラヒドロフラン 180回に溶解させた溶液) 0.34 叫を加えたの ち、80℃で 6 時間反応させた。

を3回通し充分に混練したのち、別に調製しておいたオクチル酸スズ3部、ラウリルアミン 6.75 部からなるシラノール縮合触媒を添加し、 充分に混練した。 按組成物を厚さ約3 mmの型枠 に、できるだけ内部に泡が入らないように流し 込んだ。 室温で4日間、さらに50℃で4日間寝 生して硬化物をえた。

接硬化物のシートからJIS K 8301に準拠した3 号ダンベルを打抜き、引張速度 500 mm / 分の引張試験に供した。破断時強度は 8.0 kg / cm 2 、破断時仲びは 450%であった。

実施例2

製造例 1 でえられた低合体のかわりに、製造例 2 でえられた重合体を用いた以外は、実施例 1 と全く同様にして硬化物シートを作製し、引張速度 500 mm / 分の引張試験に供した。破断時強度は 5.5 kg / cm²、破断時伸びは 420%であった。

実施例3

製造例1でえられた分子末端に

CII 2

-S(CH₂)₁ S1(OCH₃)₂ 基を有するイソプチレン型合体 100部、水 0.5部およびトルエン50部をよくかきまぜて均一なトルエン溶液にした。この溶液を厚さ約3 mmの型枠に流し込み、室温で1日、さらに50℃で4日間發生したのち、トルエンを完全に揮発させるために50℃で減圧下(2~3 mm Hg)、2 時間脱揮を行なった。

えられた硬化物シートをサンシャイン・カーボンアークウェザーメーター (120分サイクル、スプレー18分) に 300時間暴露し、耐候性を測定した。シート表面は全く劣化を受けておらず、シート自身も樹脂化、軟化など全くしていなかった。

滤旅例 4

製造例 1 でえられた重合体のかわりに、製造例 2 でえられた重合体を用いた以外は実施例 3 と全く同様にして硬化物シートを作製し、耐候性を測定した。シート表面は全く劣化を受けておらず、シート自身も樹脂化、軟化など全くし

加しておらず、樹脂化、軟化の現象も全くみられなかった。

比较例 2

比较例1で作製した硬化物シートを用いて実施例5と全く同様にして耐熱性を測定した。30分で軟化、溶敏が起こり、さらに5時間経過した時点では分解がさらに進み、揮発してしまった。

实施例7

製造例1でえられた分子末端に

Ç II s

-S(CH₂)₁ S!(OCH₃)₂ 基を有するイソブチレン低合体 100部、水素添加ポリブテン(出光石油化学 (出光石 が一片) が () が

ていなかった。

比较例1

実施例3で用いた製造例1でえられた重合体のかわりに製造例3でえられた重合体を用いた以外は、実施例3と全く同様にして耐候性を測定した。80時間暴露した時点で硬化物シートは軟化し、一部流れ落ちた。

実施例 5

実施例 3 で作製した硬化物シートを用いて耐熱性を測定した。該硬化物シートを 150℃の熱風乾燥機中におき、性状の経時変化を観測した。30分では全く変化がなく、さらに 5 時間経過しても若干着色はあったが、表面タックは全く増加しておらず、樹脂化、飲化の現象も全くみられなかった。

実施例 5

実施例 4 で作製した硬化物シートを用いて、 実施例 5 と全く同様にして耐熱性を測定した。 8 0分では全く変化がなく、さらに 5 時間経過し ても若干着色はあったが、表面タックは全く増

硬化していたが内部は硬化していないマスチック型の硬化物であった。

[発明の効果]

本発明の硬化性組成物を用いると、耐候性、耐水性、耐熱性、電気絶縁性、ガスバーヤー性のすぐれた硬化物がえられる。

特 許 出 願 人 鐘 潤 化 学 工 葉 珠 式 会 社 代理人 弁理 士 朝 日 奈 宗 太 ほ か 1 名

